#### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 61263995 A

(43) Date of publication of application: 21.11.86

(51) Int. CI

C07H 19/06
// A61K 31/70

(21) Application number: 60105647

(71) Applicant:

TAKEDA CHEM IND LTD

(22) Date of filing: 16.05.85

(72) Inventor:

HATANAKA CHITOSHI

KAWAKAMI YOSHIYUKI

## (54) PRODUCTION OF CYTOSINE NUCLEOSIDE

## (57) Abstract:

PURPOSE: To obtain the titled compound useful as a medicine or its synthetic intermediate, in high yield, by reacting uridine with a hexaalkyldisilazane and an acid amide in a closed vessel, thereby carrying out the amination of the 4-site of uridine under low pressure at a stroke.

CONSTITUTION: The objective compound can be produced by reacting (A) uridine which may be protected at the OH group with (B) a hexaalkyldisilazane [preferably the compound of formula (R¹ is alkyl), especially hexamethyldisilazane and (C) an acid amide {e.g. the compound of formula R²CONHR³ [R² and R³ are H, (substituted) alkyl, aralkyl, aryl or alkenyl], e.g. acetamide, etc.} in a closed vessel preferably at 90W170°C and 1W25kg/cm² pressure, and if necessary, removing the protecting group. The amounts of the components B and C are 2W10mol and 0.1W3mol per 1mol of the component A, respectively.

COPYRIGHT: (C)1986, JPO& Japio

$$\begin{array}{c} R \\ R \\ \end{array} \begin{array}{c} S \\ \end{array} \begin{array}{c} S \\ \end{array} \begin{array}{c} R \\ \end{array} \begin{array}{c} R \\ \end{array} \begin{array}{c} R \\ \end{array} \begin{array}{c} R \\ \end{array} \begin{array}{c} \end{array}$$

# ⑲日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

# ⑫公開特許公報(A)

昭61-263995

⑤Int Cl.⁴
C 07 H 19/06
// A 61 K 31/70

識別記号

庁内整理番号 6742-4C ⑩公開 昭和61年(1986)11月21日

. . .

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

図発明の名称

シトシンヌクレオシド類の製造法

②特 頤 昭60-105647

②出 頤 昭60(1985)5月16日

⑩発明者 畑中

千 年

長岡京市竹の台3番地

の発明者 川上

好 之 奈良市鶴舞東町1番64-507

⑪出 願 人 武田薬品工業株式会社

大阪市東区道修町2丁目27番地

四代 理 人 弁理士 岩 田 弘

州 和 1

1. 発明の名称

シトシンヌクレオシド類の製造法

2. 特許請求の範囲

水酸基が保護されていてもよいウリジンにヘキ サアルキルジッラザンおよび酸アミドを密閉反応 器中で反応させ、所望により保護基を除去するこ とを特徴とするシトシンヌクレオシド類の製造 法。

3. 発明の詳細な説明

## 産業上の利用分野

本発明は、医薬もしくはそれの合成中間体として有用なシトシンヌクレオシド類の新規製造法に 関する。

### 従来の技術

シトシンヌクレオシド類は、核酸を構成する主要成分であるばかりでなく、医薬もしくはそれの合成中間体として有用な化合物である。とりわけシチジンは、現在医薬として用いられているシチジン-ニリン酸コリン(一般名シチコリン)の合成

原料として重要である。

一般にシトシンヌクレオシド類は、微生物による直接発酵などにより入手可能なウリジン類から 合成される場合が多い。

フオックス等は、ウリジンの棚部分の遊離水酸 基をアシル化し、保護されたウリジンを五硫化リ ンで4-チオ誘導体とし、さらにチオエーテルに 変じた後にアンモニアあるいは1級又は2級アミ ンと反応させてシチジン類を得ている[「ジャーナ ル・オブ・ジ・アメリカン・ケミカル・ソサィア 7 4 J(Journal of the American Chemical Socie ty)81巻, 171頁(1958年)][従来法1]。また、へ ルムート・フォルブリュッゲンらは、ウリジンの 4 位及び簡部分の水酸基をヘキサメチルジシラザ ンと触媒量の8級塩甚とでトリアルキルシリル化 し、アンモニア又はアミンとの反応を同一系内で 行なってシチジン類を得ている[特開昭47-42681 号公银「リュビッヒ・アナーレン・デル・ベミー」 (Liebig's Annulen der Chemie)1975, 988頁][従 采法 2]。

しかしながら、上記従来法1は多くの工程と煩難な操作を必要とするために、また従来法2は同一系内での反応が可能ではあるが反応の進行がきわめて遅く長時間を要するために、いずれも工業的に満足しうるものではなかった。

#### 発明が解決しようとする問題点

2

本発明は、上記従来技術における欠点を克服した工業的に有利なシトシンヌクレオシド額の製造法を提供するものである。

## 問題を解決するための手段

本発明は、水酸基が保護されていてもよいウリジンにヘキサアルキルジシラザンおよび酸アミドを密閉反応器中で反応させ、所望により保護基を除去することを特徴とするシトシンヌクレオシド類の製造法である。

本発明におけるヘキサアルキルジシラザンとしては、式

$$\begin{array}{c} R^{i} \\ R^{i} \\ R^{i} \end{array} > SINHSI \left(\begin{array}{c} R^{i} \\ R^{i} \\ \end{array}\right)$$

- 8 --

ーブトキシ、tertーブトキシなどの低級アルコキシ基、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素などのハロゲンがあげられる。 かかる置換基の数は I 個に限定されず、 置換される基によっては 2 ~数個の同一または相異なる置換基を有していてもよい。

上記一般式(II)中、R\*およびR\*で示される置換基を有していてもよいアラルキル基としては、たとえばベンジル、フェネチル、フェニルプロピル、ナフチルメチルなどがあげられる。 芳香核の置換 甚としては、たとえばメトキシ、エトキシ、n-プロポキシ、イソプロポキシ、8ec-ブトキシ、tert-ブトキシなどの低級アルコキシ甚、ファ素、塩素、臭素、ヨウ素などのハロゲンなどがあげられる。

R®、R®で示される置換基を有していてもよい アリール基としては、たとえばフェニル、αーナ フチル、ピフェニル、アントリルなどがあげられる。 置換基としては、前途のアラルキル基の項であげ たものがあげられる。その数は1個に限定されず、 置換される基によっては2~数個の同一または相 [式中、R'は低級アルキル基]で扱わされるもの が好都合に用いられ、当該式(I)におけるR'と しての低級アルキル基は、たとえばメチル、エチ ルなどのいずれでもよい。とりわけヘキサメチル ジシラザンが有利に使用される。

#### 一方、酸アミドとしては、たとえば式

R'CONHR' (I)

[式中、R\*およびR\*は、同一または異なって、 水素原子、置換基を有していてもよいアルキル基。 アラルキル基。アリール甚またはアルケニル基を 示す]で表わされるものが好都合に使用される。

上記式(II)においてR\*.R³で示される個換基を有していてもよいアルキル基は炭素数がI~8の直鎖または分枝状のもののいずれでもよく、たとえばメチル.エチル,n-ブロビル.イソブロビル.n-ブチル.イソブチル.sec-ブチル.teri-ブチル.ペンチル.ヘキシル.ヘブチル.オクチルなどがあげられる。これらのアルキル基の個換甚としては、たとえばメトキシ.エトキシ.n-ブロポキシ.イソブロポキシ.n-ブトキシ.sec

-4-

異なる置換甚を有していてもよい。

上記一般式(『)中、R\*およびR\*で示される個 機器を有していてもよいアルケニル基としては、 たとえば直鎖状または分枝状の炭素数2~6の低 級アルケニルがよく、たとえばビニル、アリル、イ ソプロペニル、2-メタリル、2-ブテニル、3-ブテニルなどがあげられる。個換器としては、た とえばフェニル、炭素数が1~5の低級アルキル 器、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素などのハロゲンがあ げられる。

一方、ウリジンは、その糖部分の水酸基が保護されていてもよい。この保護基は、糖の水酸基を保護しうるものであればいずれでもよく、たとえばカルボン酸由来のアシル基(たとえば、アセチル、プロピオニル・ブチリル・イソブチリル・ペンタノイル・ヘキサノイルなどの低級アルカノイルまたはペンゾイルなど)やイソ低級アルキリデン基(たとえばイソブリデン基)などが挙げられる。

本発明の方法においては、上記ウリジンにヘキ サアルキルジシラザンおよび酸アミドが密閉反応 器中で反応させられる。この反応は無溶媒あるいは有機溶媒の存在下のいずれでも行なわれる。有機溶媒としてはアルコール観等のようにヘキサアルキルジシラザンと反応するもの以外ならいずれでも良く、反応開始時に反応に関与する化合物がすべて溶解している必要はない。具体的にはアセトニトリル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、メチレンクロリド、エチレンクロリド、カーンクロリド、エチレンクロリド、カーンクロリド、カーンクロリド、カーンクロリド、カーンクロリド、カーンクロリド、カーンので混合した済いなどあるいはこれらを任意の割合で混合した済などがあげられる。またヘキサアルキルジシラザンを溶媒としても用いることが出来る。

ヘキサアルキルジシラザンはウリジンの 1 ~20 倍モル,好ましくは 2 ~10倍モル程度,アミド化合物は触媒量でよく、ウリジンの 0.01モル倍~10モル倍,好ましくは 0.1~3 モル倍程度が用いられる。なお、ヘキサアルキルジシラサンの使用量はウリジンの遊離水酸基の数およびアミド化合物の使用量との関係において適宜決められる。

反応温度は50~250℃,好ましくは90~170℃程

-1-

法を適宜選択することができる。たとえば、保護基がカルボン酸由来アシル基の場合は、公知のアルカリによる加水分解法 [たとえば、「ジャーナルオブ ジ アメリカン ケミカル ソサイエティ・第78巻・5060頁(1957年)]参照]またはこれに単じる方法により、当該保護基を除去して無置機のシトシンヌクレオシドすなわちシチジンを製造することができる。この場合、保護基を有するシトシンヌクレオンドは、精製する必要はなく、反応生成液そのものもしくは粗製品をアルカリ処理するのが好都合である。

かくして生成されるシトシンヌクレオシド類は、 週常の分離、特製手段たとえば再結島、吸着ならび にイオン交換カラムクロマトグラフィーなどによ り容易に分離、特製することができる。 事施例

以下に、本発明を実施例によりさらに具体的に 説明するが、これらは本発明を限定するものでは ない。

実施例 1

度で、操件、静電のいずれで反応を行なってもよいが、操件を行なった方が収率の著しい向上が見込める。反応圧力は、1~100kg/cm<sup>2</sup>,好ましくは1~25kg/cm<sup>2</sup>程度である。

本反応においては、まず、ヘキサアルキルジシラザンとアミド化合物との反応によってアミド化合物のN.Oの両方がトリアルキルシリル化された化合物、あるいはNのみがトリアルキルシリル化された化合物が生成し、これらの活性中間体によってウリジンの4位のトリアルキルシリル化が進行し、トリアルキルシリル化されたウリジンはヘキサメチルジシラザンとアミド化合物との反応により副生したアンモニアによって4位のアミノ化に副生するアンモニアを有効に利用すると同時に低圧での反応が可能であり、工業的見地からも有利である。

かくして生成されるシトシンヌクレオシドは、 所望により保護基を除去してもよい。この保護基 除去処理は、保護基の種類に応じて自体公知の方

-8-

ウリジン33.2g(0.186モル).アセトアミド16.1g(0.27モル).ヘキサメチルジシラザン170a1(0.82モル)の混合物をオートクレーブ中135~140℃で20時間撥拌する(圧力を8.0kg/cm³に調節)。反応液を取り出し、減圧濃縮する。残渣をメタノール100a1に溶解し(この一部を高速液体クロマトグラフィーで定置し、本反応条件に於けるシチジンの生成率が85.7%であることを確認)、冷後折出した結晶をろ取する。観結晶を水20a1に溶解し、メタノール80a1を加え、冷却する。折出したシチジンの結晶をろ取し、冷メタノールで洗浄し、乾燥する。収量 25.1g(理論集の75.5%)

融点 228℃(分解)

元素分析 C。H, N, O。

計算值:C.44.44; H.5.39; N.17.28 実測值:C.44.23; H.5.27; N.17.31 実施例2

ウリジン19.5g(0.08モル)とヘキサメチルジシラザン92ml(0.44モル)とアセトアミド4.7g(0.08 モル)とをオートクレープ巾130~135℃で20時間 機抑する(最高圧力12.0kg/cm²)。反応液を取り出し、減圧濃縮する。濃縮残渣を水250mlに溶解し(この一部を高速液体クロマトグラフィーで定量し、本反応条件でのシチジンの生成率が86.8%であることを確認)、強酸性カチオン交換樹脂(アンバーライト1R-120B)130mlのカラムに流す。カラムを水400mlで洗浄した後、2規定アンモニア水520mlでシチジンを溶出し、溶出液を濃縮乾固する。残渣にメタノール60mlを加えて加熱溶解し、冷後析出したシチジンの結晶をろ取して乾燥する。収置 15.8g(理論量の80.8%)

融点 229℃(分解)

元素分析 CalliaNaOa

計算値: C.44.44; H.5.39; N.17.28 実測値: C.44.49; H.5.21; N.17.08 実施例3

ウリジン19.5g(0.08モル)とヘキサメチルジシラザン92ml(0.44モル)とアセトアミド7.1g(0.12 モル)とをオートクレーブ中135~140℃で18時間 機件する(圧力を10kg/cm\*に関整)。反応液を減圧

-11-

ウリジン19.5g(0.08モル)とヘキサメチルジシラザン92ml(0.44モル)とプロピオン酸アミド8.8g(0.12モル)とをオートクレープ中135~140℃で20時間加熱機件する。反応被を取り出し、水を加え、この…部を高速被体クロマトグラフィーで定 して本反応条件に於けるシチジンの生成率が84.8%であることを確認した。

## 实施例 7·

ウリジン29.48(0.12モル)とヘキサメチルジシラザン152a1(0.72モル)とギ酸アミド8.68(0.24モル)とをオートクレーブに仕込み130~135℃で13時間投搾した。反応液を取り出して減圧適縮し、残渣に水200m1を加え塩化メチレン100m1で洗浄する。水層(この一部について高速液体クロマトグラフィーでシチジンの定量を行ないシチジンの生成率が84.2%であることを確認した。)に活性炭 i gを加えて操搾した後活性炭をろ去する。ろ液を減圧機縮して範囲し、残渣に水15m1とメタノール80m1とを加えて加熱裕解し、冷後折出したシチジンの結晶を3取する。

機能し、残者を水に溶かしてこの一部を高速液体 クロマトグラフィーで定職し、本反応条件に於い てシチジンが81.1%生成していることを確認した。 車筋例4

ウリジン19.5g(0.08モル)とヘキサメチルジシラザン66.5ml(0.32モル)とアセトアミド2.4g(0.04モル)とをオートクレーブ中180~140℃で20時間機拌する(圧力を10kg/cn\*に調整)。反応液を減圧 濃縮し、残准を水に溶かしてこの一部を高速液体クロマトグラフィーで定量し、本反応条件に於いてシチジンが82.5%生成していることを確認した。 実施例 5

ウリジン147ng(0.6ミリモル)とヘキサメチルジシラザン0.7ml(3.3ミリモル)とアセトアミド53ng (0.9ミリモル)とをポンベンロールに入れ、封管して140~150℃で13時間加熱する。反応液を取り出し、水を加え、この一部を高速液体クロマトグラフィーで定量し、本反応条件に於けるシチジンの生成率が66.1%であることを確認した。 事無例 6

• •

-12-

# 収量 21.5g(理論量の73.2%)

### 実施例8

ウリジン147mg(0.6ミリモル)とヘキサメチルジシラザン0.7ml(3.3ミリモル)と安息香酸アミド(09mg(0.9ミリモル)とをポンベンロールに入れ、封管して140~150℃で20時間加熱する。反応液を取り出し、水を加えてこの一部を高速液体クロマトグラフィーで定量し、本反応条件に於けるシチジンの生成率が80.4%であることを確認した。

#### 実施例 9

ウリジン147ng(0.5ミリモル)とヘキサメチルジシラザン0.7ml(3.3ミリモル)とフェニル酢酸アミド122ng(0.9ミリモル)とをポンペンロールに入れ、 封管して140~150℃で20時間加熱する。反応被 を取り出し、水を加えてこの一部を高速液体クロマトグラフィーで定量し、本反応条件に於けるシ チジンの生成率が54.5%であることを確認した。 変施例10

ウリジン147mg(0.6ミリモル)とヘキサメチルジシラザン0.7ml(8.3ミリモル)とn- 吉崑酸アミドg

Lmg(0.8ミリモル)とをボンベンロールに入れ、対 管して140~150℃で20時間加熱する。反応液を取 り出し、水を加えてこの一部を高速液体クロマト グラフィーで定置し、本反応条件に於いてシチジ ンが59.1%生成していることを確認した。

#### 実施例11

ウリジン608(0.246モル).アセトン1.82.アンバーリストー15 208およびモレキュラーシーブス3 A 508の混合物を30~35℃で 4 時間機律する。不溶物をろよし、ろ液を蟲縮乾固する。残液をメタノール220m1に熱時溶解した後冷所に一夜放置する。折出した 2′、3′-0-イソプロピリデンウリジンの結晶をろ取し、少量の冷メタノールで洗浄する。

収量 63g(理論量の90.5%)

融点163~164℃

元素分析 C., H., N,O。

計算値: C,50.70; H,5.87; N,8.85 実測値: C,50.69; H,5.75; N,9.84 かくして得られた 2′.3′- O - イソプロピリデ

-15-

アミドを密閉反応器中で反応させることにより、 同一系内において低圧で一気にウリジンの4 - 位 のアミノ化が進行し、シトシンヌクレオシド類を 高収率で製造することができる。

代理人 弁理十 天 华 作



ンウリジン22.7g(0.08モル)とアセトアミド7.1g(0.12モル)とヘキサメチルジシラザン67m1(0.32モル)およびアセトニトリル40m1の混合物をオートクレーブに仕込み135~140℃で20時間慢伴する(内圧9.0kg/cm\*)。冷後反応液を濃縮乾固し、残濫をメタノール50m1に溶解し、これに酢酸エチル80m1を加える。冷却下に15%(W/W)塩酸-メタノール溶液35gを満下し、析出した結晶をろ取する。ここに得られた粗結晶をメタノール35m1と酢酸エチル85m1の違液中で加熱攪拌する。冷後折出した2′,3′-0-イソプロビリデンシチジン塩酸塩の結晶をろ取する。

収量 17.0g(理論量の74.8%)

融点 220℃(分解)

元素分析 C:#H:7N:O:

計算值:C,50.88; H,6.05; N,14.83 実測債:C,50.59; H,6.11; N,14.65

発明の効果

本発明によれば、水酸基が保護されていてもよ いウリジンにヘキサアルキルジシラザンおよび酸

-16-